#### (19)日本国特許庁 (JP)

# (12) 公開特許公報(A)

## (11)特許出顧公開番号

# 特開平7-230097

(43)公開日 平成7年(1995)8月29日

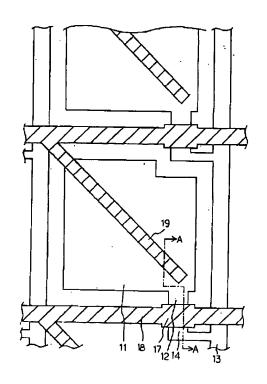
(51) Int.Cl.6		識別記号	庁内整理番号	FΙ	技術表示箇所
G 0 2 F	1/1343				
	1/133	505			
	1/1335	5 1 0			
	1/136	500			
G 0 9 G	3/36				
				審査請求	未請求 請求項の数3 OL (全 5 頁)
(21)出願番号	<b>;</b>	<b>特顧平6-21152</b>		(71)出願人	000001889 三洋電機株式会社
(22)出顧日		平成6年(1994)2月	₹18日		大阪府守口市京阪本通2丁目5番5号
		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		(72)発明者	小間 徳夫 大阪府守口市京阪本通2丁目5番5号 三
		•			洋電機株式会社内
				(74)代理人	弁理士 岡田 敬

## (54) 【発明の名称】 液晶表示装置

# (57)【要約】

【目的】 垂直配向ECBモードの液晶表示装置において、液晶ダイレクターの配向ベクトルを指定することにより、ディスクリネーションの出現による、表示画面のざらつきを防止する。

【構成】 表示電極(11)上に、ゲートライン(18)と一体で、対角線に沿った配向制御電極(19)を設け、配向制御電極(19)と共通電極(31)の電位差が、表示電極(11)と共通電極(31)の電位差よりも大きくなるように設定する。これにより、セル内の電界が制御されて配向ベクトルの方位角が決定し、ディスクリネーショが防止される。また、偏光軸を基板辺に直角または平行に取ることにより、優先視角方向を画面の上下左右方向にすることができる。



#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 対向表面側に所定の導体パターンを有し た薄膜トランジスタ基板と、対向表面側に共通電極を有 した対向基板が液晶を挟んで貼り合わされ、前記2枚の 基板の対向裏面側には偏光軸方向が互いに直交するよう に偏光板が設けられてなる液晶表示装置において、

前記薄膜トランジスタ基板は、透明基板上に積層された 透明導電膜をエッチングすることによりマトリクス状に 配置形成された表示電極と、

該表示電極の行間に配置形成された複数のドレインライ 10

前記表示電極及びドレインラインを被覆して順次積層さ れた半導体層、絶縁膜及びメタル膜よりなる積層体をエ ッチングすることにより得られ、前記表示電極とドレイ ンラインの近接部に部分的に重畳して薄膜トランジスタ を構成する複数のゲートラインと、

各々の前記表示電極上の対角線に沿った位置に、該表示 電極の駆動に係わる前記ゲートラインと異なった隣接の ゲートラインから延在配置された配向制御電極とを有す ることを特徴とする液晶表示装置。

【請求項2】 前記配向制御電極と前記共通電極との実 効電位差は、前記表示電極と前記共通電極との実効電位 差よりも大きく設定されることを特徴とする請求項1記 載の液晶表示装置。

【請求項3】 前記2枚の偏光板は、その偏光軸方向が いずれも前記配向制御電極に対して45°の角度を有し て設けられていることを特徴とする請求項1または請求 項2記載の液晶表示装置。

#### 【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、ECB(Electrically Controlled Birefringence: 電圧制御復屈折) 方式の 液晶表示装置に関し、特に、液晶ダイレクターの配向を 制御することにより、良好な視角特性と高表示品位を達 成した液晶表示装置に関する。

[0002]

【従来の技術】液晶表示装置は小型、薄型、低消費電力 などの利点があり、OA機器、AV機器などの分野で実 用化が進んでいる。特に、スイッチング素子として、薄 ィブマトリクス型の液晶表示装置は、精細な動画表示が 可能となりTVのディスプレイなどに使用されている。

【0003】液晶表示装置は、ガラスなどの透明基板上 に所定の電極パターンが設けられてなるTFT基板と、 共通電極を有する対向基板が、厚さ数μmの液晶層を挟 んで貼り合わされ、更にこれを、偏光軸が互いに直交す る2枚の偏光板で挟み込むことによって構成される。特 に、両基板表面に垂直配向処理としてポリイミドなどの 高分子膜を形成してラビングを行い、液晶層として、負

より、液晶ダイレクターの初期配向を基板の法線方向に 対して10°以内のプレチルト角に設定し、更に、カラ 一化のために光路上の所定の位置にカラーフィルターを 付加したものはVAN (Vertically aligned nematic) 型と呼ばれる。

【0004】TFT基板は、複数のゲートライン及びド レインラインが交差配置された交点にTFTを形成し、 マトリクス状に配置された表示電極に接続させた構造を 有している。ゲートラインは線順次に走査選択されて、 同一走査線上のTFTを全てONとし、これと同期した データ信号をドレインラインを介して各表示電極に供給 する。共通電極もまた、ゲートラインの走査に同期して 電位が設定され、対向する各表示電極との電位差で液晶 を駆動して画素容量を形成する。例えばTFT基板側か ら入射された白色光は、第1の偏光板により直線偏光に 変化する。電圧無印加時には、この入射直線偏光は液晶 層中で複屈折を受けず、第2の偏光板によって遮断され 表示は黒となる(ノーマリ・プラック・モード)。そし て、液晶層に所定の電圧を印加すると、誘電率異方性が 20 負の液晶ダイレクターは、配向ベクトルを電界方向との なす角を直角に近付ける方向に変化する。液晶はまた、 屈折率に異方性を有するため、入射直線偏光が複屈折を 受け楕円偏光となり、光が偏光板を透過するするように なる。透過光強度は印加電圧に依存するため、印加電圧 を画案ごとに調整することにより階調表示が可能とな りゃ各画素の明暗(白黒)が全体として表示画像に視認 される。

[0005]

【発明が解決しようとする課題】ネマチック相の液晶ダ 30 イレクターは、電圧印加時の配向ペクトルが電界方向に 対する角度のみで束縛され、電界方向を軸とした方位角 は解放されている。そのため、TFT基板は表面に電極 による凹凸が有り表面配向処理が不均一になっているこ とや、液晶セル内の電極間の電位差による横方向の電界 が存在していることなどの原因により配向ベクトルが互 いに異なった領域が生じる。即ち、部分的にも配向ベク トルの異常が存在すると、液晶の連続体性のために、こ れに従うような方位角を有する配向ベクトルがある領域 に渡って広がる。このようなことがセルの複数個所で起 膜トランジスタ(以下、TFTと略す)を用いたアクテ 40 きれば、電界方向とのなす角が同じでありながら、方位 角が異った配向ペクトルを有する領域が複数生じる。こ れらの領域の境界線は透過率が他と異なており、ディス クリネーションと呼ばれる。画素ごとに異なる形状のデ ィスクリネーションが多発すると、画面にざらつきが生 じたり、期待のカラー表示が得られないなどの問題が招

【0006】また、各領域の配向ベクトルが、表示領域 中で不規則になると視角依存性が高まる問題がある。更 に、ラピング時に発生する静電気によって、TFTの閾 の誘電率異方性を有するネマチック液晶を用いることに 50 値や相互コンダクタンスが変化し、いわゆる静電破壊を 3

引き起こす問題がある。

[0007]

【課題を解決するための手段】本発明は前述の課題に鑑 みて成され、対向表面側に所定の導体パターンを有した 薄膜トランジスタ基板と、対向表面側に共通電極を有し た対向基板が液晶を挟んで貼り合わされ、前記2枚の基 板の対向裏面側には偏光軸方向が互いに直交するように 偏光板が設けられてなる液晶表示装置において、前記薄 膜トランジスタ基板は、透明基板上に積層された透明導 電膜をエッチングすることによりマトリクス状に配置形 10 成された表示電極と、該表示電極の行間に配置形成され た複数のドレインラインと、前記表示電極及びドレイン ラインを被覆して順次積層された半導体層、絶縁膜及び メタル膜よりなる積層体をエッチングすることにより得 られ、前記表示電極とドレインラインの近接部に部分的 に重畳して薄膜トランジスタを構成する複数のゲートラ インと、各々の前記表示電極上の対角線に沿った位置 に、該表示電極の駆動に係わる前記ゲートラインと異な った隣接のゲートラインから延在配置された配向制御電 極とを有した構成である。

[0008]

【作用】表示電極上に、表示電極と異なる電位の配向制 御電極を設けることにより、配向制御電極、表示電極及 び共通電極の間の電位差でセル内の電界が制御されて、 配向ペクトルの方位角が指定される。即ち、セル内の電 界を斜めに傾かせて基板の法線方向に対して所定の角度 を持たせ、電圧無印加時の配向ベクトルと電界方向に、 あらかじめ所定の角度を付けておくことにより、液晶の 連続体性に基づく弾性のため、液晶ダイレクターは最短 でこの角度を増す方向へ傾斜する。

【0009】配向制御電極を画素の対角線上に配置することにより、配向制御電極により仕切られる各ゾーンでは、液晶ダイレクターは互いに対称な配向ベクトルで示されるように傾斜が制御され、かつ、平面的には、その投影ベクトルは配向制御電極に直交する方向になる。

[0010]

【実施例】続いて、本発明の実施例を図面を参照しながら説明する。図1は画素部の拡大平面図である。基板上にITOなどの透明導電物からなる表示電極(11)がマトリクス状に配置されている。各表示電極(11)の間には、列間にドレインライン(13)、行間にゲートライン(18)が配置され、互いに直交している。各交点にはTFTが形成され、表示電極(11)に接続している。表示電極(11)上には、ゲートライン(18)と一体の配向制御電極(19)が延在形成され、表示電極(11)の1対角線に沿って配置されている。配向制御電極(19)は該配向制御電極(19)が重畳された表示電極(11)を駆動するTFTのゲートラインと異なる側のゲートライン(18)に接続されている。

【0011】以下、図1のA-A線部の断面を示した図 50 式的断面図である。配向制御電極(19)と共通電極

2 も参照しながら詳細に説明する。ガラスなどの透明基板 (10) 上に、ITOのスパッタリングとフォトエッチなどにより、表示電極 (11) 及びドレインライン (13) がパターン形成され、それぞれ一部はソース電極 (12) 及びドレイン電極 (14) として互いに近接されている。

【0012】ここで、ITOのスパッタリングにおい て、ターゲットととしてITOに燐などの5族元素を添 加したもを用いることにより、ソース及びドレイン配線 (11, 12, 13, 14) 中に燐を含有させておく。 ソース電極(12)及びドレイン電極(14)上には、 a-Si(15)、絶縁膜(16)、ゲート電極(1 7) が順次積層されてTFTを構成している。絶縁膜 (16) はSiNrなどであり、ゲート電極(17) は、ゲートライン (18) 及び配向制御電極 (19) と 一体のAlなどからなる。これら、a-Si、Si N1、A 1 は連続で成膜し、ゲート配線(17, 18, 19) の同一マスクでパターニングしている。尚、a-SiはプラズマCVDで成膜するが、この時、ITO中 20 の鱗がa-Si側へ拡散して界面にN型に高濃度の薄膜 が形成され、ITOとa-Siのオーミックなコンタク トが得られる。

【0013】更に全面に、ポリイミドなどの高分子膜に 垂直配向処理を施した垂直配向膜(20)を被覆してT FT基板となる。そして、ガラスなどの透明基板(3 0)上に、ITOの共通電板(31)、及び、ポリイド の垂直配向膜(32)を形成した対向基板を、TFT基 板に貼り合わせ、間隙に負の誘電率異方性を有するネマ ティック液晶を封入する。更に両基板(10,30)の 外側には、互いに直交する偏光軸が、いずれも配向制御 電極(19)に対して45°の角度になるように2枚の 偏光板で挟みこむことにより、本発明の一実施例である 液晶表示装置が完成される。

【0014】配向制御電極 (19) はゲートライン (18) と一体であり、絶縁膜 (16) を挟んだ表示電極 (11) との重畳部で容量を形成する、いわゆる付加容量型となっている。図3に示すように、ゲート信号 ( $V_c$ ) は、そのOFFレベルを共通電極信号 ( $V_c$ ) と同周波数、同振幅で、かつ、一定の電位差 ( $V_{cb}$ ) を有するように設定する。これにより、表示電極 (11) と共通電極 (31) との電位差 ( $V_{cc}$ +) の正負反転に係わらず、配向制御電極 (19) と共通電極 (31) との実効電位差 ( $V_{cc}$ ) は、表示電極 (11) と共通電極 (31) との実効電位差 ( $V_{cc}$ ) よりも大きくされる。

【0015】この場合、図4に示されるように、配向制御電極(19)により仕切られた各ゾーンの液晶ダイレクター(41)は、配向ベクトルが互いに対称になるように制御される。図4は、表示電極(11)、配向制御電極(19)及び共通電極(31)の位置関係を示す模式的断面図である。配向制御電極(19)と共通電極

5

(31) との間の電界(40) が強く両外側へ膨張する ため、配向制御電極 (19) のエッジ部近傍では、電界 (40) は表示電極(11) から共通電極(31) へ向 かって、配向制御電極(19)から遠ざかるように斜め 方向に生じる。また、表示電極(11)のエッジ部で は、電界(40)は表示電極(11)から共通電極(3 1) へ向かって、表示電板(11)の領域内から表示電 極(11)の領域外へ斜め方向に生じる。これら2つの 作用と、液晶の連続体性に基づく弾性により、液晶ダイ レクター (41) は、電圧印加により、配向ペクトルと 10 電界方向とのなす角が最短で増大する方向へ傾斜するた め、図1において、配向制御電極(19)で仕切られた 表示部の2つのゾーンでは、配向ベクトルの平面投影 が、配向制御電極(19)に対して垂直で、かつ、線対 称になるように制御される。

【0016】従って、画素を配向制御電極(19)で2 分割したそれぞれの領域で、配向ベクトルを制御できる ので、ディスクリネーションが防止される。また図5に 示すように、各配向制御電極が基板の辺に対して45° の角度に配置されており、液晶ダイレクターは配向制御 20 14 ドレイン電極 電極に直角の方向へ傾斜する。このため、偏光軸が液晶 ダイレクターの傾斜方向に対して45°の角度になるよ うに、即ち、基板の辺に対して直角または平行になるよ うに2枚の偏光板を配置することにより、優先視角方向 を上下左右方向にすることができる。

#### [0017]

【発明の効果】以上の説明から明らかなように、画素の 対角線方向に形成された配向制御電極により、表示画素 内の配向ペクトルを配向制御電極に関して対称的に束縛 することができるので、ディスクリネーションの出現が 30 防止される。また、偏光軸を基板辺に直角または平行方 向に設定することにより、表示画面の上下左右方向に優 先視角方向を有する液晶表示装置が得られる。

6

【0018】更に、ラビングによる表面配向処理が不要 となるので、製造コストが削減されると共に、静電気に よるTFTの特性悪化が防止される。

#### 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の実施例に係る液晶表示装置の平面図で ある。

【図2】図1のA-A線部分の断面図である。

【図3】本発明の液晶表示装置の駆動方法を説明する波 形図である。

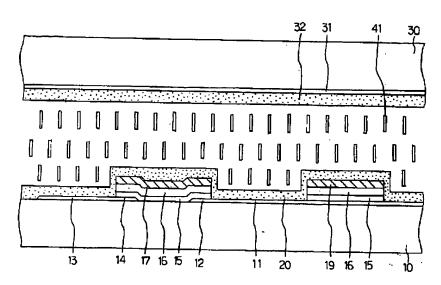
【図4】本発明の作用効果を説明する断面図である。

【図5】本発明の作用効果を説明する平面図である。 【符号の説明】

10.30 透明基板

- 11 表示電極
- 12 ソース電極
- 13 ドレインライン
- 15 a-Si
  - 16 絶縁膜
  - 17 ゲート電極
- 18 ゲートライン
- 19 配向制御電極
- 20.32 垂直配向膜
- 31 共通電板
- 40 電界
- 41 液晶ダイレクター

【図2】



19, 16, 15, 11

